

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**  
**KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH\***

Judul karya ilmiah (artikel) : Structure And Resistivity Of Cu/Ni Thin Film –Effects Of Electroplating Assisted With Parallel Magnetic Field On Deposition Time Variation  
 Jumlah Penulis : 4 Orang  
 Nama Penulis : Julius Saputra, Moh. Toifur, Okimustava, and Azmi Khusnani  
 Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 3 / penulis korespondensi \*\*  
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)  
 b. No ISSN : 0976-6480 (print), 0976-6499 (online)  
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 11, No. 10, October 2020  
 d. Penerbit : IAEME Publication  
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.34218/IJARET.11.10.2020.036>  
 f. Alamat web jurnal : <http://iaeme.com/Home/issue/IJARET?Volume=11&Issue=10>  
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson-Reuters ISI Knowledge atau di Scopus \*\*

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  
 (beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi\*\*  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS\*\*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4					3.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12					11
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12					10
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12					11
<b>Total = (100%)</b>	<b>40</b>					
<b>Nilai Pengusul</b>						<b>35.5</b>
<b>Komentar Peer Review</b>	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :                      Memenuhi kriteria jurnal internasional, menggunakan Bahasa resmi PBB, karya ilmiah ditulis dengan baik</p> <p>2. Tentang ruang lingkup &amp; kedalaman pembahasan :                      Menjelaskan apa yang diteliti, tingkat kedalama baik.</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :                      Semua unsur struktur terpanuhi, jurnal Pustaka tidak lebih banyak</p>					

	<p><b>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :</b> Tidak mengulang apa yang sudah ditulis sebelumnya, daftar pustakan ada yang sudah lama</p> <p><b>5. Indikasi plagiasi :</b> Tidak ada indikasi plagiasi</p> <p><b>6. Kesesuaian bidang ilmu :</b> Bidang ilmu sesuai</p>
--	---

Yogyakarta, 3 November 2021  
Reviewer 1



Nama Dr. Widodo, M.Si.  
NIP/NIY. 196002211987091001  
Bidang Ilmu Fisika  
Jabatan Akademik Lektor Kepala  
Unit Kerja Universitas Ahmad Dahlan

\*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah  
\*\* coret yang tidak perlu  
\*\*\* nasional/ terindeks di DOAJ, CABi, Copernicus

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW  
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH\***

Judul karya ilmiah (artikel) : Structure And Resistivity Of Cu/Ni Thin Film –Effects Of Electroplating Assisted With Parallel Magnetic Field On Deposition Time Variation

Jumlah Penulis : 4 Orang

Nama Penulis : Julius Saputra, Moh. Toifur, Okimustava, and Azmi Khusnani

Status Pengusul : Penulis Tunggal/ Penulis pertama/ penulis ke 3 / penulis korespondensi \*\*

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)  
 b. No ISSN : 0976-6480 (print), 0976-6499 (online)  
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Vol. 11, No. 10, October 2020  
 d. Penerbit : IAEME Publication  
 e. DOI artikel (jika ada) : <https://doi.org/10.34218/IJARET.11.10.2020.036>  
 f. Alamat web jurnal : <http://iaeme.com/Home/issue/IJARET?Volume=11&Issue=10>  
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson-Reuter-ISI Knowledge atau di Scopus \*\*

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :  
(beri v pada kategori yang tepat)

v

Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi\*\*  
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi  
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS\*\*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	4					3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12					10
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12					11
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	12					11.5
<b>Total = (100%)</b>	<b>40</b>					<b>35,5</b>
<b>Nilai Pengusul</b>	<b>40</b>					<b>35,5</b>

Komentar Peer Review

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :

Unsur- unsur telah terpenuhi dan procluk lengkap

2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :

Pembahasan disampaikan mendalam dan ruang lingkup kajian lengkap

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Metodologi tepat, data yg disampaikan mutakhir.

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

Kualitas penerbit mencukupi

5. Indikasi plagiasi :

Tidak ada Indikasi plagiat

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Relevan dgn pengusul.

Yogyakarta, 02 Juni 2021

Reviewer



Nama : Dian Arta K.

NIP/NIY : 60.505.36

Bidang Ilmu : Pend. Fisika

Jabatan Akademik : Lektor

Unit Kerja : VAD

\*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

\*\* coret yang tidak perlu

\*\*\* nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus